STEAM REFORMING PROCESS OF HYDROCARBON

Patent Number:

JP61097105

Publication date:

1986-05-15

Inventor(s):

OSATO KATSUAKI

Applicant(s):

JGC CORP

Requested Patent:

JP61097105

Application Number: JP19840218073 19841017

Priority Number(s):

IPC Classification:

C01B3/38

EC Classification:

Equivalents:

JP2017600C, JP6057601B

Abstract

PURPOSE:To make Ni catalyst usable for a catalyst to be used in a middle temp. steam reformer in a two stage steam reforming process of hydrocarbons by installing an adiabatic steam reformer to the prestage of said middle temp, steam

CONSTITUTION: In a two-stage steam reforming process for producing hydrogen- rich gas by treating feed hydrocarbon such as LPG, naphtha, etc. in a middle temp. steam reformer and a high temp. steam reformer successively, an adiabatic low temp. steam reformer is installed additionally to the upstream side of the middle temp. steam reformer. Namely, the feed hydrocarbon introduced from a line 1 and the steam introduced from a line 2 and preheated (to ca. 550 deg.C) in a flue 4 of a heating furnace 3 are brought into the reforming reaction in the adiabatic low temp. steam reformer 5. Produced gas is then passed through an externally heated middle temp. steam reformer 6 heated by the flue 4 and an externally heated high temp. steam reformer 7 heated by the furnace 3. Thus, hydrogen-rich gas is produced.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

吸公開特許公報(A)

昭61-97105

®Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月15日

C 01 B 3/38

7918-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 炭化水素の水蒸気改質法

①特 願 昭59-218073 ②出 顧 昭59(1984)10月17日

明

砂発明者 大 里 克

知多市八幡字田朔1-712

创出 顧 人 日 揮 株 式 会 社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

70代 理 人 弁理士 月 村 茂 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

炭化水素の水蒸気改質法

2. 特許請求の範囲

原料炭化水素とスチームを、高温水蒸気改 質反応器が収められた加熱炉の値道ガス又は 放高温水蒸気改質反応器からの流出ガスで加 熟される中温水蒸気改質反応器に供給し、那 1の改質条件下に第1の改質触媒と接触させ て水量及びメタンを主成分とする一次改質ガ スを生成させ、との一次改質ガスを前配の高 温水磁気改質反応器に供給し、第2の改質条 件下に餌2の改質触媒と接触させて水栗を主 成分とする二次改質ガスを生成させる炭化水 素の水蒸気改質法に於て、前配の中温水蒸気 改質反応器の上流側に断熱型低温水蒸気改質 反応器を設け、原料以化水素とステームを当 放反応器に供給して低温で水蒸気改質した後、 その生成ガスを前記の中選水蒸気改質反応器 に供給するととを特徴とする炭化水素の水蒸

気改質法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はLPG、ナフサなどの原料設化水業から水業リッチガスを製造する水蒸気改質法に関するものであつて、さらに難しくは中温水蒸気改質反応器と高温水蒸気改質反応器を組合わせて使用する2段式水蒸気改質法の改良に係る。

しかし、との1段式水蒸気改質法は、中風水

煮気で質反応器での放磁への炭素折出を抑制しなければならない関係で、通常のニッケル系放鉄を使用することができず、例えば、アルカリを添加した特殊なニッケル放鉄を用いる必要があるが、この放磁はアルカリが飛散し下流があるが、この放磁はアルカリが飛散し下流がある。またこれを避けよりとすると、ルテニウム系の高性能放供を必要とするという欠点がある。

本発明は上記した2段式水蒸気改質法に於ける中温水蒸気改質反応器の上流質に、断熱型低温水蒸気改質反応器を設けることにより、中温水蒸気改質反応器でのニッケル放供の使用を可能ならしめると共に、高温水蒸気改質反応器用加熱炉の熱負荷をより一倍低減させることを目的とする。

町して本発明に係る炭化水素の水蒸気改質法は、原料炭化水素とステームを、高温水蒸気改質反応器が収められた加熱炉の組造ガス又は該高温水蒸気改質反応器から流出する後配の二次改質ガスで加熱される中温水蒸気改質反応器に

ライン1の原料炭化水素に混合することで、原料炭化水素を加熱するのが普通である。いずれにしても断熱辺反応器 5 に供給される原料炭化水素とスチームの混合物は、低温改質に必要な温度まで予熱される。予熱温度は高くても 550℃程度であることを可とする。余り高温度に予熱すると、原料炭化水素が熱分解してオンマインや炭素が生成する心配があるからである。

低温改質用触媒には、臭型的にはニッケル系 触媒が使用可能である。勿論ルテニウム系触媒 でもさしつかえない。断熱型反応器 5 に供給さ れた原科炭化水素は低温改質されて CH。, H。, CO, CO。, H2O に転化し、これらの温合ガスは外 部加熱型の中温水蒸気改質反応器 6 に供給され る。

第1図に示す態様では、中温水蒸気改質反応 器6が加熱炉3の風道4を流れる温度600~ 1000℃の低速ガスによつて加熱され、断熱型 反応码5から供給された低温改質ガスは、第1 の改質条件下に第1の改質放碟と接触すること

以下、添付図面にそつて本発明の水蒸気改質 法をさらに詳しく説明する。まず第1図に於て、原料炭化水素はライン1から、スチームはライン2からそれぞれ系内に供給される。この原料 炭化水素はステームと混合し、これを加熱炉3 の通道4で加熱して断熱型低温水蒸気改質に 器5に供給することもできるが、一般的には図 示の通り、スチームを通道4で加熱し、これを

によつて、水素及びメタンを主成分とする一次 改質ガスに転化する。第1の改質条件としては、 温度 450~650℃、圧力 3~30kg/cmG、スチーム比(H₁O モル/C原子)1.5~3.0、GH 8 V 2000~6000 kr -1 が一般に採用される。第1 の改質放媒、すなわち中温改質用放群としては、 炭素析出を抑制する特殊な放群を使用しなけれ ばならなかつたが、本発明では原料炎化水素が 既に低温改質されているため、通常のニッケル 系放媒を使用することができる。

中国水蒸気改質反応器 6 で得られた一次改質ガスは、次いで加熱炉 8 で加熱される高温水蒸気改質反応器 7 に供給され、第 2 の改質条件下に第 2 の改質無性と接触して、6 0 モルラ以上の水素を含有する二次改質ガスに転化する。第 2 の改質条件には温度 6 0 0 ~ 8 5 0 ℃、圧力 1 0 ~ 3 0 好/cm² G、ステーム比(H₁Oモル/C原子) 2 0 ~ 5.0、GH8 V 2 0 0 0 ~ 6 0 0 0 hr⁻¹が採用され、第 2 の改質触媒には第 1 の改質触媒体には第 1 の改質触媒体には第 1 の改質性

.

第3図に示す超様は中温水蒸気改質反応器 6 の加熱を、加熱炉 3 の煙道 4 で行なり代わりに、 高温水蒸気改質反応器 7 から流出する二次改質 ガスで行なりものであり、この点以外は第1図 に示す態様と実質的に異ならない。

本発明の水蒸気改質法は、上述したとところから明らかな通り、原料炎化水素を断熱型な質、原料炎化水素を断熱型な質、原料炎化水素を断温改質、原料で低温、水蒸気、水質、原料で、通常のコッケル水素を中温水蒸気、変質、原料で、通常のコッケルが、通常のコッケルが、通常のコッケルが、の必要を低減させる、放棄への必要を低減させるとかできる。

進んで実施例を比較例と共に示して、本発明 方法の構成と効果をさらに具体的に説明する。 比較例

断熱型低温水蒸気改質反応器 5 の設置を省略 した以外は第1図と同一のフローに従つて、脱

また比較のため、脱硫 L P G 5800以/hr に混合する過熱ステーム量を 18000以/hr に減少させたところ、中温水蒸気改質反応器の 触媒に炭素が折出し、正常な運転ができなかつ た。

実 施 例

第1図に示すフローに従つて、脱硫したLPG 5800は/hr と過熱スチーム 18000は/hr との混合物を 450でにて断熱低温水蒸気改質 反応器 5に供給した。

反応器 5 の改質条件を入口温度 4 5 0 ℃、出口温度 4 6 1 ℃、圧力 1 7 年/ cm² G とするととにより、表 2 A 棚に示す組成の低温改質 ガスを得た。次にこの改質ガスをニッケル系触媒を充質した中温水蒸気改質反応器 6 に供給し、圧力 1 6 年/ cm² G、出口温度 6 0 0 ℃の条件で処理して設 2 B 棚に示す組成の一次改質ガスを得た。

最後にとの一次改質ガスを高温水蒸気改質反応器 7 に供給し、圧力 1 5 kg/cm² G、出口温

破 L P G 5 8 0 0 kg / hr と過熱スチーム 2 1 6 2 4 kg / hr の混合物を 4 5 0 でにてニッケル系触体を充填した中温水蒸気改質反応器 6 に供給し、 圧力 1 6 kg / cm² G、出口温度 6 0 0 での条件 で処理して表 1 の A 機に示す組成の一次改質ガスを得た。

次にこの一次改質ガスを高温水蒸気改質反応 器 7 に供給し、圧力 1 5 kg/cm²G、出口温度 8 3 0 ℃の条件下に、ニッケル系放蘇と接放させ、表 1 の B 機に示す組成の二次改質ガス 2 8 7 4 0 N m²/hr を 得た。 なか、本例に於ける加 熱炉 3 の熱負荷は 1 3.6 × 10⁶ Kcal/hr であつ た。

1

	A	В
CH4	\$ 1.1 vol \$	4.3 vo 1 %
H ₂	4 6.5	6 8.8
co	· 3.0	1 5.4
CO2	1 9.4	1 1.5

度 8 3 0 ℃ の条件下にニッケル系放鉄と接放させ、表 2 の C 側に示す組成の二次改質ガス
2 7 1 1 4 Nm³/hr を得た。なか本例にかける加熱炉 3 の熱負荷は 1 2 9 × 1 0 ⁶ K cal /hr であつた。

表 2

	A	В	С
CH4	5 9.3 0 vols	3 5.3 0 vol #	5.9 5 vol \$
Hę	2 0.5 6	4 2.5 2	6 6.9 5
ĊO	0.3 9	3.0 9	1 6.6,3
C 02	1 9.7 4	1 9.0 9	1 0.4 6

即ち、同量のLPGを処理するのに、本発明 によれば炭素析出なしにスチーム使用量を少な くでき、しかも熱負荷が削減できたことがわか る。

4 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の水蒸気改質法を 実施する場合のフローシートである。

1:原料炭化水素導入ライン 2:ステーム導入ライン

特開昭61- 97105 (4)

3;加热炉

4:億 淮

5;新兼型低强水蒸気改变反応器

6;外部加熱型中型水蒸気改質反応器

7;高温水蒸気改質反応器

· 停許出顧人

日輝株式会社

代理人 弁理士

月村





